

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 01-278512

(43)Date of publication of application : 08.11.1989

(51)Int.Cl. C08G 2/08
C08K 5/13
C08K 5/20
C08K 5/24

(21)Application number : 01-064903

(71)Applicant : CIBA GEIGY AG

(22)Date of filing : 16.03.1989

(72)Inventor : CAPOCCI GERALD A
ZAPPIA JEAN M

(30)Priority

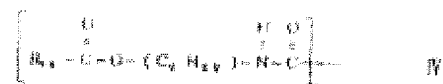
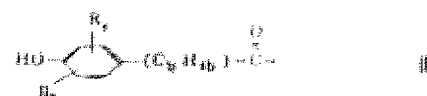
Priority number : 88 170187 Priority date : 18.03.1988 Priority country : US

(54) HOMOPOLYMER OR COPOLYMER OF ACETAL CONTAINING STERIC HINDRANCE PHENOL AND HYDRAZINE OR OXAMIDE COMPOUND

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the polymer which has a specific hydrazine compound and a specific oxide compound additionally mixed with steric hindrance phenol and is superior in stability against oxidative and thermal degradation and resistive to fading even while stored.

CONSTITUTION: The polymer is prepared by compounding (A) steric hindrance phenol (e.g. 1,6-hexamethylene bis(3',5'-di-tertiary butyl-4'-hydroxy hydrocinamate), etc.), of formula I (R1 is formula II (R2, and R3 are each 1-18C alkyl, etc.; (b) is 0 to 6); Q is H, etc.; (a) is 6 to 30), (B) a hydrazine compound of formula III (R12 is 1-18C alkyl, etc.), and (C) an oxamide compound of the formula IV (R15 is 1-18C alkyl, etc.; (v) is 0 to 6), preferably, in weight proportion of 20:1 to 1:10 of the components A and B or A and C, and adding the blend to (D) linear acetal.



⑫ 公開特許公報(A) 平1-278512

⑬ Int. Cl.⁴C 08 G 2/08
C 08 K 5/13
5/20
5/24

識別記号

NAA

庁内整理番号

8215-4 J

⑭ 公開 平成1年(1989)11月8日

審査請求 未請求 請求項の数 23 (全12頁)

⑮ 発明の名称 立体障害性フェノールおよびヒドラジンもしくはオキサミド化合物
を含有するアセタールのホモポリマーまたはコポリマー

⑯ 特 願 平1-64903

⑰ 出 願 平1(1989)3月16日

優先権主張 ⑱1988年3月18日 ⑲米国(US) ⑳170187

㉑ 発 明 者 ゲラルド エー. カボ アメリカ合衆国, コネチカット 06431, グリーンウイツ
ツチ
㉒ 発 明 者 ジーン エム. ザツビ アメリカ合衆国, ニューヨーク 10547, モヒーガン レ
ア
㉓ 出 願 人 チバーガイギー アク スイス国 バーゼル市 クリベックストラッセ 141
チエンゲゼルシャフト
㉔ 代 理 人 弁理士 萼 優 美 外2名

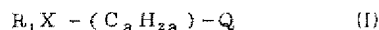
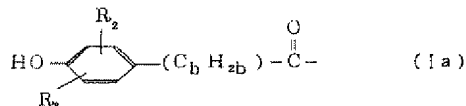
明 細 書

1. 発明の名称

立体障害性フェノールおよびヒドラジンもしくはオキサミド化合物を含有するアセタールのホモポリマーまたはコポリマー

2. 特許請求の範囲

(1) (a) 次式 I、II、III、IV、V、VI または VII:

(式中、 R_1 は次式 Ia:

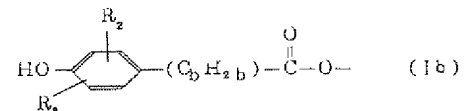
で表わされる基を表わし、Xは酸素原子または硫黄原子を表わし、aは6ないし30の整数であり、bは0ないし6の整数であり、 R_2 および R_3 は独立して炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数5ないし12のシクロアルキル基、フェニル基または炭素原子数7ないし9のアラルキル基を表わし、そし

(I)

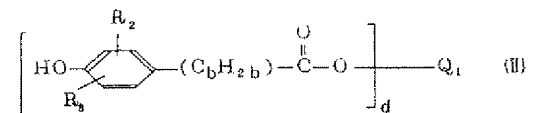
て R_2 はまた水素原子をも表わし、Qは水素原子または次式: $-A-(C_yH_{2y})-R_4$ で表わされる基を表わし、Aは酸素原子、硫黄原子または次式: $-\text{N}-$ で表わされる基を表わし、y

B

は2ないし20の整数であり、Bは炭素原子数1ないし4のアルキル基または炭素原子数1ないし4のアルカノイル基を表わし、そして R_4 は水素原子、ヒドロキシ基、炭素原子数1ないし4のアルカノイルオキシ基または次式 Ib:



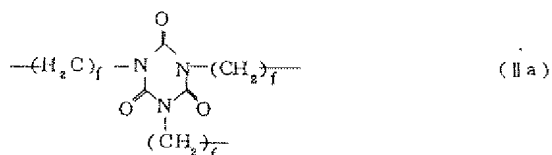
で表わされる基を表わす。) ;



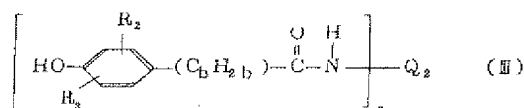
(式中、 R_2 、 R_3 およびbは前に定義したものと同一意味を表わし、dは2ないし6の整数

(2)

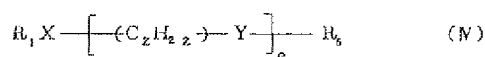
であり、そして Q_1 は炭素原子数1ないし18のd価の脂肪族炭化水素基、炭素原子数6ないし20のd価の芳香族もしくは芳香脂肪族炭化水素基または次式IIa:



(式中、fは1ないし4の整数である。)で表わされる基を表わす。];



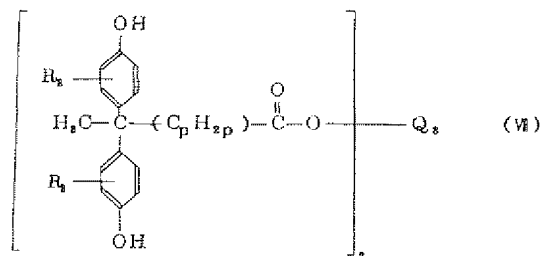
(式中、 R_2 、 R_3 およびbは前に定義したものと同じ意味を表わし、そして Q_2 は炭素原子数1ないし18のアルキレン基を表わす。);



(式中、 R_1 およびXは前に定義したものと同じ意味を表わし、zは2ないし6の整数であ

(3)

そして A_1 は次式: $\text{>C}(\text{R}_8)\text{R}_9$ (式中、 R_8 および R_9 は独立して水素原子または炭素原子数1ないし6のアルキル基を表わす。)で表わされる基を表わす。];



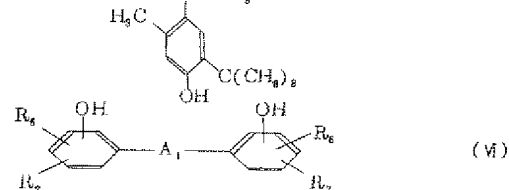
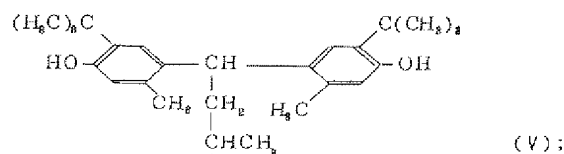
(式中、 R_8 は前に定義したものと同じ意味を表わし、pは1または2であり、そして Q_3 は炭素原子数2ないし10のアルキレン基を表わす。)で表わされる立体障害性フェノール、および

(b) 次式VIII、IXまたはX:



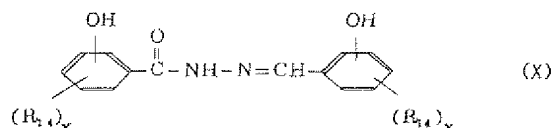
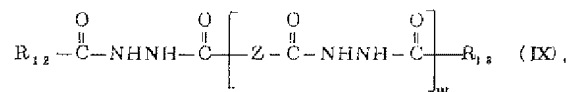
(5)

り、eは3ないし40の整数であり、Yは酸素原子または硫黄原子を表わし、そして R_6 は水素原子、炭素原子数1ないし4のアルキル基または上記式Iaで表わされる基を表わす);

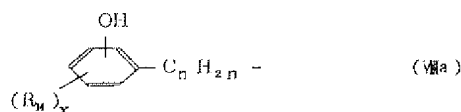


(式中、 R_8 および R_9 は独立して炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数5ないし12のシクロアルキル基、フェニル基または炭素原子数7ないし9のアラルキル基を表わし、そして R_7 はまた水素原子をも表わし、

(4)



(上記式VIII、IXおよびX中、 R_{12} および R_1 は独立して炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数1ないし18のアルキルオキシ基、フェニル基、炭素原子数7ないし9のアラルキル基または式VIIa:



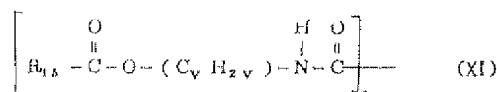
で表わされる基を表わし、

Zは直接結合、炭素原子数1ないし18のアルキレン基またはフェニレン基を表わし、基 R_{12} は独立して炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数5ないし12のシクロ

(6)

アルキル基、フェニル基または炭素原子数 7 ないし 9 のアラルキル基を表わし、w は 0 または 1 であり、x は 0 ないし 4 の整数であり、そして n は 0 ないし 6 の整数であるが、ただし w が 1 のときは x は 0 ではない。) で表わされるヒドラジン化合物、または

(c) 式 XI :



(式中、 R_{15} は炭素原子数 1 ないし 8 のアルキル基、フェニル基、炭素原子数 7 ないし 9 のアラルキル基または上記式 VIII a で表わされる基を表わし、そして v は 0 ないし 6 の整数である。) で表わされるオキサミド化合物を、成分 (a) : (b) または (a) : (c) の重量比を 20 : 1 ないし 1 : 10 で含有するアセタールのホモポリマーまたはコポリマー。

- (2) 前記立体障害性フェノールが式 I、II、III、IV、V または VI で表わされる請求項 1 記載の組成物 (7)

ペンタエリトリチル基を表わす請求項 1 記載の組成物。

- (8) 前記立体障害性フェノールが式 III で表わされる請求項 1 記載の組成物。
- (9) 前記立体障害性フェノールが式 III で表わされ、そして R_2 および R_3 が独立して炭素原子数 1 ないし 8 のアルキル基を表わし、b が 2 であり、そして Q_2 が炭素原子数 2 ないし 6 のアルキレン基を表わす請求項 1 記載の組成物。
- (10) 前記立体障害性フェノールが式 IV で表わされる請求項 1 記載の組成物。
- (11) 前記立体障害性フェノールが式 IV で表わされ、そして X および Y が酸素原子を表わし、b が 0 ないし 2 の整数であり、 R_2 および R_3 が独立して炭素原子数 1 ないし 8 のアルキル基を表わし、z が 2 であり、e が 3 ないし 20 の整数であり、そして R_6 が式 I a で表わされる基を表わす請求項 1 記載の組成物。
- (12) R_2 および R_3 がヒドロキシル基に対してオルトの位置にある第三ブチル基を表わす請求項

組成物。

- (3) 前記立体障害性フェノールが式 I で表わされる請求項 1 記載の組成物。
- (4) 前記立体障害性フェノールが式 I で表わされ、そして X が酸素原子を表わし、b が 0 ないし 2 の整数であり、 R_2 および R_3 が独立して炭素原子数 1 ないし 8 のアルキル基を表わし、A が酸素原子を表わし、y が 2 であり、そして R_4 が水素原子または式 I b で表わされる基を表わす請求項 1 記載の組成物。
- (5) R_2 および R_3 がヒドロキシル基に対してオルトの位置にある第三ブチル基を表わす請求項 1 記載の組成物。
- (6) 前記立体障害性フェノールが式 II で表わされる請求項 1 記載の組成物。
- (7) 前記立体障害性フェノールが式 II で表わされ、そして R_2 および R_3 が独立して炭素原子数 1 ないし 8 のアルキル基を表わし、b が 2 であり、d が 2 または 4 であり、そして Q_1 が炭素原子数 2 ないし 10 のアルキレン基または

(8)

1,1 記載の組成物。

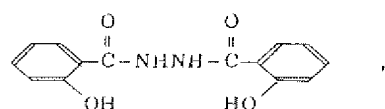
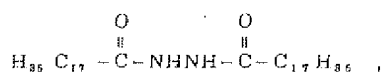
- (13) 前記立体障害性フェノールがオクタデシル 3-(3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート、1, 6-ヘキサメチレンビス〔3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシヒドロシンナメート〕、テトラキス〔メチレン 3-(3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕メタン、N, N'-ヘキサメチレンビス〔3, 5-ジ-第三ブチル-4-ヒドロキシヒドロシンナムアミド〕またはトリエチレングリコールビス〔3-(3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕である請求項 1 記載の組成物。
- (14) 成分 (b) において、 R_{12} および R_{13} が独立して炭素原子数 1 ないし 18 のアルキル基または式 VIII a で表わされる基を表わし、Z が直接結合または炭素原子数 1 ないし 6 のアルキレン基を表わし、そして基 R_{14} が独立して炭素原子数 4 ないし 8 のアルキル基、炭素原子数 5

もしくは6のシクロアルキル基、フェニル基またはベンジル基を表わす請求項1記載の組成物。

- (15) 式Ⅷaで表わされる基のOH基および式Ⅹで表わされる化合物のOH基が2位または4位のいずれかの位置にある請求項14記載の組成物。

- (16) 式Ⅷaで表わされる基のOH基がパラの位置にあり、xが2であり、各R₁₄がOH基に対してオルトの位置にある第三ブチル基を表わす請求項15記載の組成物。

- (17) 前記ヒドラジンが



03

請求項1記載の組成物。

- (19) 成分(a)および(c)を含有する請求項1記載の組成物。

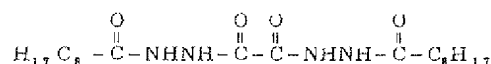
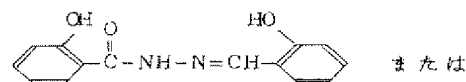
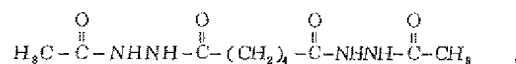
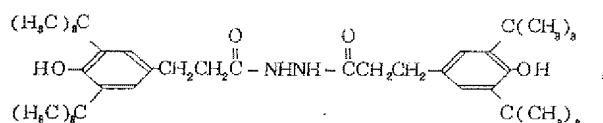
- (20) 成分(c)が2, 2'-オキサミドビス〔エチル3-(3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕である請求項19記載の組成物。

- (21) クエン酸カルシウム、メラミン、シアノグアニジン、ポリアミド、脂肪酸のアルカリおよびアルカリ土類金属塩、アミン、ホスフィット、ホスホナイトおよび過酸化物破壊性化合物からなる群から選択される塩基性の補助安定剤をさらに含む請求項1記載の組成物。

- (22) 請求項1記載の成分(a)および(b)または(a)および(c)をアセタールのホモポリマーまたはコポリマーに配合することからなる熱分解または酸化分解に対してアセタールのホモポリマーまたはコポリマーを安定化させる方法。

- (23) 請求項1記載の成分(b)または(c)をアセタールのホモポリマーまたはコポリマーに配合す

04



で表わされる化合物である請求項1記載の組成物。

- (18) 前記立体障害性フェノールが1, 6-ヘキサメチレンビス〔3, 5-ジ-第三ブチル-4-ヒドロキシヒドロキシナメート〕であり、そして前記ヒドラジン化合物がN, N'-ビス〔β-(3, 5-ジ-第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオニル〕ヒドラジンである

02

ることからなる請求項1記載の成分(a)を含むアセタールのホモポリマーまたはコポリマーの着色を減らす方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、立体障害性フェノールおよび特定のヒドラジン化合物またはオキサミド化合物を含有するアセタールのホモポリマーまたはコポリマー組成物、アセタールのホモポリマーまたはコポリマー組成物を安定化させる方法ならびに立体障害性フェノールを含むアセタールのホモポリマーまたはコポリマーの着色を減らす方法に関する。

〔従来の技術〕

ポリアセタールのホモポリマーおよびコポリマーは当業者に公知である。これらの材料は、高い強度および剛性、良好な疲れ寿命、優れたレシリエンスと靱性、低い防水性、耐溶剤性、優れた電気的特性のような特性および高温でこれらの特性を保持する能力の結果として多数の

04

応用において金属の適切な代替品である。このポリマーの分子構造は、一般に平均1000個より多い $-\text{CH}_2\text{O}-$ 単位をもつかなりの長さの分枝のないポリオキシメチレン鎖からなる線状アセタールのそれである。アセタールのホモポリマーは、例えば、無水のホルムアルデヒドの重合またはトリオキサンの重合によって製造される。アセタールのコポリマーは、例えば、トリオキサンと酸化エチレンのような環状エーテルの重合生成物で代表される。

〔発明が解決しようとする課題〕

ポリアセタールは酸化分解や熱分解そして褪色を受け易いので、広い範囲の光安定剤および抗酸化剤を使用することが推奨されてきた。後者には例えば米国特許第3285855号、同第3644482号などに反映されているような種々の立体障害性フェノール系抗酸化剤ならびに米国特許第3110696号や同第3660438号に反映されている種々のヒドラジン化合物が含まれる。これらの種類の化合物はポリアセタール

09

である。事実、予期に反してそのような組み合わせに、より高水準の立体障害性フェノールを使用してもアセタールポリマーの褪色の付随的な増加は現れない。

前に述べたように、使用できる立体障害性フェノールおよびヒドラジンまたはオキサミド化合物は当業者に公知であり、アセタールポリマーに使用する抗酸化剤として同定されている。立体障害性フェノールおよびヒドラジン成分の種々の配合物が、ポリオレフィン、ポリウレタンおよび種々のエラストマーの安定剤系として同定されている。さらに、米国特許第3940365号は、フェノール系抗酸化剤および核形成作用を有する特定の化合物を含むポリ(オキシメチレン)に基づく成形組成物を記載している。しかしながら、本発明の配合物の使用によって達成される予想外の性能のパターンははっきり違う状況を与えるものである。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、

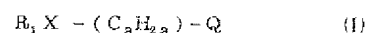
07

に抗酸化性を与えるけれども、貯蔵中および特に立体障害性フェノールとの接触の間の褪色の水準はある最終用途では受け入れられないほど高いことがわかっている。この潜在的な欠点は、最高の熱安定性を得るために立体障害性フェノール系の一次安定剤が必要であり、この熱安定性は補助安定剤をたとえ高濃度で個々に使っても付与できないと言う事実によってさらに悪化する。

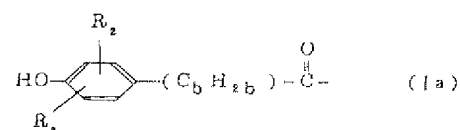
特定のヒドラジン化合物またはオキサミド化合物を特定の立体障害性フェノールと一緒にアセタールのホモポリマーおよびコポリマーの安定化系として後に述べる比率で含有させることによって全体的な安定化活性が得られることが今発見された。すなわち、この配合は酸化分解と熱分解の両方に対して優れた安定性を与える。最も重要なのは、この組み合わせが個々の立体障害性フェノールが不足する分野で極めて改善された性能、すなわち貯蔵中および／または環境条件への暴露中の褪色への抵抗性を示すこと

08

(a) 次式 I、II、III、IV、V、VI または VII:



(式中、 R_1 は次式 Ia:

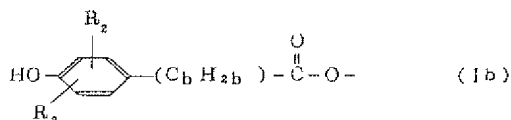


で表わされる基を表わし、Xは酸素原子または硫黄原子を表わし、aは6ないし30、好ましくは6ないし18の整数であり、bは0ないし6の整数であり、 R_2 および R_3 は独立して炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数5ないし12のシクロアルキル基、フェニル基または炭素原子数7ないし9のアラルキル基を表わし、そして R_4 はまた水素原子をも表わし、Qは水素原子または次式: $-\text{A}-(\text{C}_y\text{H}_{2y})-\text{R}_4$ で表わされる基を表わし、Aは酸素原子、硫黄原子または次式: $-\text{N}-\text{B}$

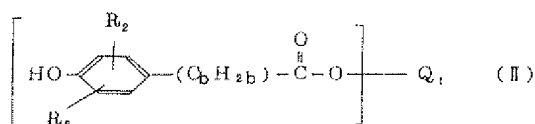
で表わされる基を表わし、yは2ないし20

06

の整数であり、Bは炭素原子数1ないし4のアルキル基または炭素原子数1ないし4のアルカノイル基を表わし、そしてR₄は水素原子、ヒドロキシ基、炭素原子数1ないし4のアルカノイルオキシ基または次式I b:



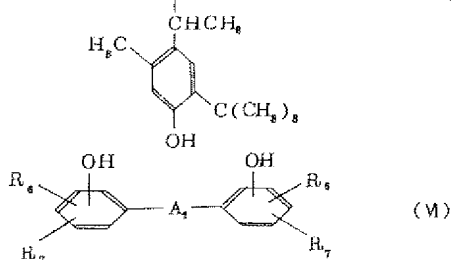
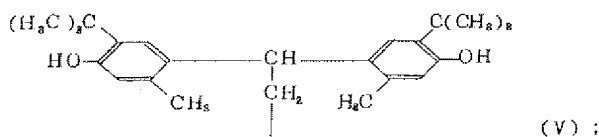
で表わされる基を表わす。);



(式中、R₂、R₃およびbは前に定義したものと同一意味を表わし、dは2ないし6の整数であり、そしてQ₁は炭素原子数1ないし18のd個の脂肪族炭化水素基、炭素原子数6ないし20のd個の芳香族もしくは芳香脂肪族炭化水素基または次式II a:

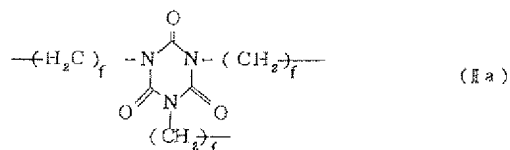
(9)

1ないし4のアルキル基または上記式I aで表わされる基を表わす。);

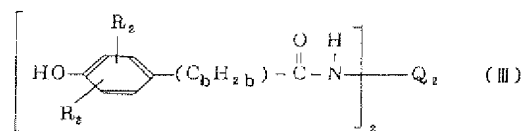


(式中、R₆およびR₇は独立して炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数5ないし12のシクロアルキル基、フェニル基または炭素原子数7ないし9のアラルキル基を表わし、そしてR₈はまた水素原子をも表わし、そしてA₁は次式: >C(R₉)R₉ (式中、R₉およびR₉は独立して水素原子または炭素原子数1

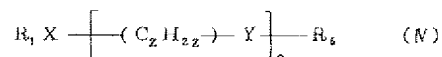
(2)



(式中、fは1ないし4の整数である。)で表わされる基を表わす。];



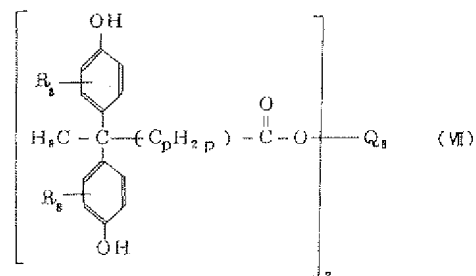
(式中、R₂、R₃およびbは前に定義したものと同一意味を表わし、そしてQ₂は炭素原子数1ないし18のアルキレン基を表わす。);



(式中、R₁およびXは前に定義したものと同一意味を表わし、zは2ないし6の整数であり、eは3ないし40好ましくは3ないし10の整数であり、Yは酸素原子または硫黄原子を表わし、そしてR₅は水素原子、炭素原子数

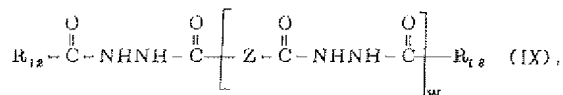
(2)

ないし6のアルキル基を表わす。)で表わされる基を表わす。];

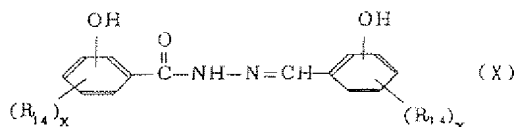


(式中、R₈は前に定義したものと同一意味を表わし、pは1または2であり、そしてQ₃は炭素原子数2ないし10のアルキレン基を表わす。)で表わされる立体障害性フェノール、および

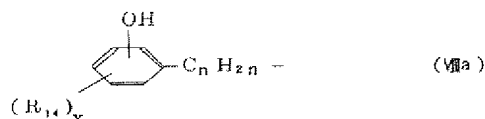
(b) 次式VIII、IXまたはX:



(2)



(上記式Ⅷ, IXおよびX中、 R_{12} および R_{18} は独立して炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数1ないし18のアルキルオキシ基、フェニル基、炭素数7ないし9のアラルキル基または式Ⅷa:



で表わされる基を表わし、

n は直接結合、炭素原子数1ないし18のアルキレン基またはフェニレン基を表わし、基 R_{14} は独立して炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数5ないし12のシクロアルキル基、フェニル基または炭素原子数7ないし9のアラルキル基を表わし、 w は0または1であり、 x は0ないし4の整数であり、

23

ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基またはオクタデシル基である。

炭素原子数1ないし18のアルキルオキシ基は、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、 n -ブトキシ基、第三ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、ドデシルオキシ基またはオクタデシルオキシ基である。

炭素原子数1ないし4のアルカノイル基は、例えばアセチル基、プロピオニル基またはブチリル基である。

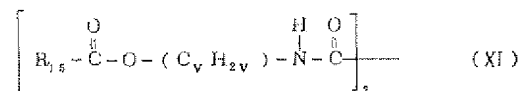
炭素原子数1ないし4のアルカノイルオキシ基は、例えばアセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基またはブチリルオキシ基である。

炭素原子数5ないし12のシクロアルキル基は、例えばシクロペンチル基、シクロヘキシル基またはシクロオクチル基である。シクロヘキシル基が好ましい。

24

そして n は0ないし6の整数であるが、ただし w が1のときは x は0ではない。)で表わされるヒドラジン化合物、または

(c) 式XI:



(式中、 R_{15} は炭素原子数1ないし18のアルキル基、フェニル基、炭素原子数7ないし9のアラルキル基または上記式Ⅷaで表わされる基を表わし、そして v は0ないし6、好ましくは1ないし6、特に2ないし6の整数である。)で表わされるオキサミド化合物を、成分(a):(b)または(a):(c)の重量比を20:1ないし1:10で含有するアセタールのホモポリマーまたはコポリマーに關する。

アルキル基は、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、 n -ブチル基、第三ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル基、

25

炭素原子数7ないし9のアラルキル基は、特に炭素原子数7ないし9のフェニルアルキル基、例えばベンジル基、 α -メチルベンジル基、 α , α -ジメチルベンジル基またはフェニルエチル基である。ベンジル基が好ましい。

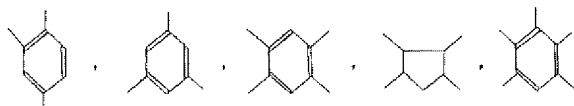
炭素原子数1ないし18のアルキレン基は、例えばメチレン基、ジメチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ヘプタメチレン基、オクタメチレン基、デカメチレン基、ドデカメチレン基またはオクタデカメチレン基である。

式IIで表わされる化合物については、二価の炭化水素基としての Q_1 は例えば直鎖または分枝の炭素原子数2ないし10のアルキレン基または炭素原子数2ないし6のアルキリデン基、例えばエチレン基、エチリデン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジイル基、ヘキサメチレン基、ヘプタメチレ

26

ン基、オクタメチレン基、デカメチレン基、2, 2-ペンタメチレン-プロパン-1, 3-ジイル基、およびシクロヘキシンレン基または炭素原子数 6 ないし 10 のアリーレン基、例えばフェニレン基、一個以上の炭素原子数 1 ないし 4 のアルキル基で置換されたフェニレン基またはナフチレン基であり得る。

三価、四価または五価の炭化水素基としての Q_1 は、例えば下記の式：



で表わされる基、または炭素原子 3 ないし 6 個のアルカントリイル基、例えばグリセリル基またはトリメチリルプロパン基または炭素原子 4 ないし 6 個のアルカンテトライル基例えばペンタエリトリチル基であり得る。

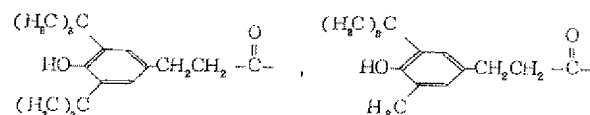
式 I a は好ましくは下記の基の一つを示す：

(27)

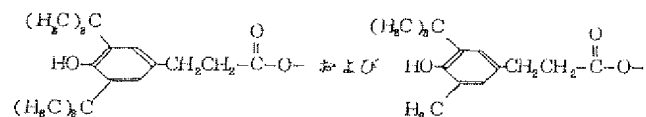
R_2 が炭素原子 1 ないし 8 個のアルキル基、 A が酸素原子、 y が 2、 R_3 が水素原子または式 I b で表わされる基を表わすものである。特に好ましいのは R_2 および R_3 がヒドロキシル基に対してオルトの位置にある第三ブチル基であり、 b が 2 である化合物である。特定の好ましい化合物は、オクタデシル 3-(3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネートである。

式 II で表わされる化合物で好ましいのは、 R_2 および R_3 が炭素原子 1 ないし 8 個のアルキル基、特にヒドロキシル基に対してオルトの位置にある第三ブチル基であり、 b が 2、 d が 2 または 4、 Q_1 が炭素原子数 2 ないし 10 のアルキレン基またはペンタエリトリチル基を表わすものである。特定の好ましい化合物は、1, 6-ヘキサメチレンビス(3, 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシヒドロキシナメート)およびテトラキス[メチレン 3-(3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]

(28)



式 I b は特に下記の基の一つである：



式 II a で表わされる基において f は好ましくは 2 である。

成分(a)が式 I、II、III、IV、V または VI、特に I、II、III または IV で表わされる化合物である組成物が好ましい。

Z は好ましくは直接結合または炭素原子数 1 ないし 6 のアルキレン基である。

式 I で表わされる化合物で好ましいのは、 X が酸素原子、 b が 0 ないし 2 の整数、 H_2 および

(29)

メタンである。

式 III で表わされる化合物で好ましいのは、 R_2 および R_3 が炭素原子 1 ないし 8 個のアルキル基、好ましくはヒドロキシル基に対してオルトの位置にある第三ブチル基であり、 b が 2、 Q_2 が炭素原子数 2 ないし 6 のアルキレン基を表わすものである。特定の好ましい化合物は N 、 N' -ヘキサメチレンビス(3, 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシヒドロキシナメート)である。

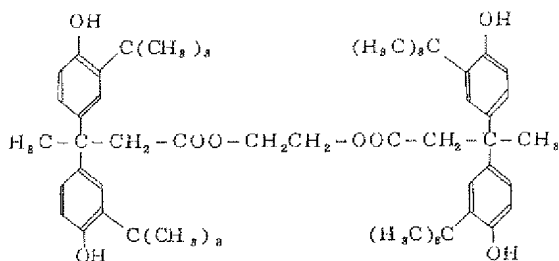
式 IV で表わされる化合物で好ましいのは、 X および Y が酸素原子、 b が 0 ないし 2 の整数、 R_2 および R_3 が炭素原子 1 ないし 8 個のアルキル基、 z が 2、 e が 3 ないし 20 の整数、そして R_5 が式 I a で表わされる基を表わすものである。特に好ましいのは、 R_2 および R_3 がヒドロキシル基に対してオルトの位置にある第三ブチル基である化合物である。特定の好ましい化合物はトリエチレングリコールビス(3-(3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピ

(30)

オネート]である。

式Ⅵで表わされる化合物で好ましいのは、 R_6 および R_7 がメチル基または第三ブチル基、そして R_8 および R_9 が水素原子またはメチル基を表わすものである。特定の好ましい化合物はビス(2-ヒドロキシ-3-第三ブチル-5-メチルフェニル)メタンおよび1,4-ビス(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-第三ブチルフェニル)エタンである。

式Ⅶで表わされる好ましい化合物は、



である。

本発明の好ましい組成物は、成分(a)がオクタデシル 3-(3',5'-ジ-第三ブチル-4-ヒド

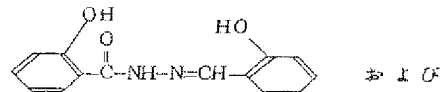
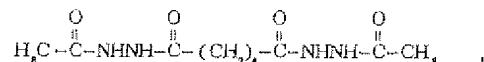
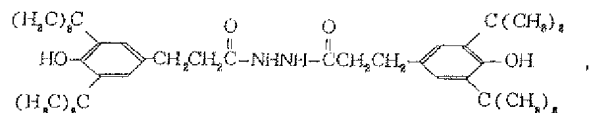
(31)

ロキシフェニル)プロピオネート、1,6-ヘキサメチレンビス(3',5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシヒドロキシナメート)、テトラキス[メチレン 3-(3',5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]メタン、N,N'-ヘキサメチレンビス[3,5-ジ-第三ブチル-4-ヒドロキシヒドロキシナメアミド]またはトリエチレングリコールビス[3-(3',5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]であるものである。

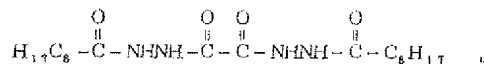
成分(b)におけるさらに好ましい実施態様によれば、 R_{12} および R_{13} は独立して炭素原子数 1 ないし 18 のアルキル基または式Ⅷa で表わされる基であり、 R_{14} は直接結合または炭素原子数 1 ないし 6 のアルキレン基であり、基 R_{14} は独立して炭素原子数 4 ないし 8 のアルキル基、炭素原子数 5 もしくは 6 のシクロアルキル基、フェニル基またはベンジル基である。

式Ⅷa で表わされる好ましい基および式 X で

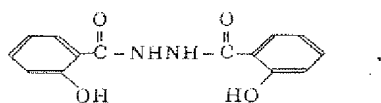
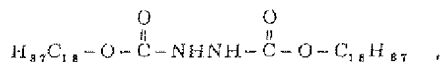
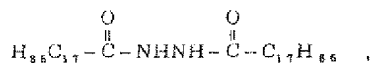
(32)



および



成分(b)で表わされる代表的な化合物には下記のものがある。



(33)

本発明の他の好ましい組成物は、成分(a)として、1,6-ヘキサメチレンビス(3',5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシヒドロキシナメート)を、そして成分(b)としてN,N'-ビス[β-(3,5-ジ-第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオニル]ヒドラジンを含む。これらの成分の組み合わせは、特に立体障害性フェノールの性能向上をもたらす。

(34)

好ましい組成物はまた、成分(a)および(c)を含むものである。

式 XI で表わされる化合物において、 R_1 は好ましくはパラ位に OH 基を有し、そしてヒドロキシ基のオルト位に二個の R_2 基を有する式 VII a で表わされる基であり、 R_2 は好ましくは第三ブチル基である。代表的な化合物は、2, 2'-オキサミドビス〔エチル 3-(3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕〔ユニロイヤル(Uniroyal)社の登録商標ナウガード XL-1(®) NAWGARD XL-1)〕である。

成分(a)の化合物の製造法は、当業者に公知である。式 I ないし N および VI で表わされるフェノールおよびそれらの製造法に関する情報については、米国特許第 3255855 号、同第 3531483 号、同第 3584047 号、同第 3632553 号、同第 3644482 号、同第 3944594 号、同第 4032562 号および同第 4507420 号を参照する。式 V で表わされる化合物は、ICI コーポ

(95)

の形でポリマーと混合してもよく、または安定剤の懸濁液またはエマルジョンをポリマーの溶液、懸濁液またはエマルジョンと混合してもよい。できた本発明の安定化ポリマー組成物は、また場合により種々の慣用の添加剤を含んでもよい。これらの添加剤には、塩基性の補助安定剤例えばクエン酸カルシウム、メラミン、シアノグアニジン、ポリアミド、高級脂肪酸のアルカリおよびアルカリ土類金属塩、およびアミン、ホスフィットおよびホスホナイト、過酸化物破壊性化合物例えばチオジプロピオン酸のエステルなどがある。

本発明はまた、先に定義した成分(a)および(b)または(a)および(c)をアセタールのホモポリマーまたはコポリマーに配合することからなる前記アセタールのホモポリマーまたはコポリマーを熱分解または酸化分解に対して安定化する方法にも関する。

本発明のもう 1 つの実施態様は、先に定義した成分(b)または(c)を「アセタールのホモポリマー

(96)

レーションから入手できる登録商標トパノール CA (®) TOPANOL CA) である。式 VI で表わされる化合物は、例えば米国特許第 3960928 号に記載されたようにして製造できる。

成分(b)の化合物およびそれらの製造法は、米国特許第 3110696 号および同第 3660438 号に開示されており、その開示は本明細書に完全に編入される。

一般に、本発明の配合物は、特定の用途によって異なるであろうが、安定化組成物の約 0.01 ないし約 10 重量%で使用される。有利な範囲は、約 0.05 ないし約 2%、そして特に 0.1 ないし約 1% である。成分(a) : (b) または (a) : (c) の重量比は、一般に 20 : 1 ないし 1 : 10、好ましくは 9 : 1 ないし 1 : 9、そして最も好ましくは 2 ~ 3 : 1 である。

本発明の安定剤は、単独または組合せのいずれかで、それから成形品を製造する前の都合のよい段階で、慣用技術でアセタールポリマーに容易に配合できる。例えば、安定剤は乾燥粉末

(97)

またはコポリマーに配合することから成る立体障害性フェノール(成分(a))を含むアセタールのホモポリマーまたはコポリマーの着色を減らす方法である。

〔実施例および発明の効果〕

下記の実施例で、本発明の実施態様を説明する。

試験化合物

A - 1, 6-ヘキサメチレンビス〔3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシヒドロシナメート〕

B - トリエチレングリコールビス〔3-第三ブチル-5-メチル-4-ヒドロキシフェニル〕-プロピオネート

C - テトラキス〔メチレン 3-(3', 5'-ジ-第三ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)-プロピオネート〕メタン

D - N, N'-ヘキサメチレンビス〔3, 5'-ジ-第三ブチル-4-ヒドロキシヒドロシナムアミド

(98)

E - オクタデシル 3 - (3', 5' - ジ - 第三ブチル - 4' - ヒドロキシフェニル) プロピオネート

F - 1, 3, 5 - トリス (3', 5' - ジ - 第三ブチル - 4' - ヒドロキシベンゾイルオキシエチル) イソシアヌレート

G - 1, 1, 3 - トリス (3' - 第三ブチル - 4' - ヒドロキシ - 5' - メチルフェニル) ブタン

H - 1, 1 - ビス (3' - 第三ブチル - 4' - ヒドロキシ - 5' - メチルフェニル) ブタン

J - N, N' - ビス (3' - (3, 5 - ジ - 第三ブチル - 4 - ヒドロキシフェニル) プロピオニル) ヒドラジン

K - 2, 2' - オキサミド - ビス [エチル 3 - (3', 5' - ジ - 第三ブチル - 4' - ヒドロキシフェニル) プロピオネート]

実施例 I : 示された濃度の添加剤をポリオキシメチレン樹脂 (0.2% のビス - ステアラミドおよび 0.1% のヒドロキシステアリン酸カルシウム) の基本安定化系を含むトリオキサン - エチレン

(39)

K	0.5	1.7	1.7	2.0
A/K	0.25/0.25	1.0	1.9	2.1
A/K	0.35/0.15	1.4	2.8	3.2
A/K	0.45/0.05	1.7	3.0	3.4
A/K	0.15/0.35	1.6	2.3	2.6
A/K	0.05/0.45	1.4	2.0	2.4

すなわち、これらのデータは本発明の安定化系によって示される暗所貯蔵中の褪色に対する高い耐性を示す。さらに、より高度の褪色抗酸化剤である成分 A に比べて有意の性能の向上が示される。

実施例 II : 基本のアセタールの成分および老化条件の若干を除いて実施例 I の操作を繰り返す。すなわち、配合された系を 80℃ のオープン老化および 70℃ の水中での貯蔵に供する。

(40)

オキシドコポリマー (セラネーズ (Celanase) 社の登録商標セルコン (CELCON®)) にドライブレンドし、185℃ で押出機により配合してペレットにする (1 回の押出) 。このペレットを示された時間のあいだ常温で暗所にガラスのベトリ皿に入れて貯蔵し、そして ASTM D1925 に従って試験片の黄色度指数 (YI) を測定する。

成分	濃度 (重量%)	黄色度指数 (YI)		
		最初	64 日目	131 日目
A	0.5	3.6	10.4	11.3
J	0.5	3.6	2.7	2.3
A/J	0.25/0.25	2.0	1.5	1.3
A/J	0.3/0.2	1.5	1.2	1.2
A/J	0.35/0.15	2.3	2.0	1.8
A/J	0.4/0.1	1.9	1.5	1.4
A/J	0.45/0.05	1.4	1.2	1.5
A/J	0.475/0.025	1.2	1.0	1.0
A/J	0.2/0.3	1.0	1.4	1.3
A/J	0.15/0.35	2.6	1.8	1.6
A/J	0.1/0.4	2.7	2.1	2.0
A/J	0.05/0.45	2.2	1.7	1.6

(41)

補助安定剤 0.3% ステアリン酸 Ca	80℃ オープン老化 20 週目の YI の変化	70℃ 水中貯蔵 20 週目の YI
	20 週目の YI の変化	20 週目の YI
0.3% A	18.7	33.4
0.3% A + 0.01% J	13.1	12.3
0.3% A + 0.03% J	12.0	14.7
0.3% A + 0.05% J	12.8	13.0

補助安定剤 0.15% クエン酸 Ca

0.3% A	18.0	10.2
0.3% A + 0.01% J	13.1	8.3
0.3% A + 0.03% J	14.5	8.6
0.3% A + 0.05% J	12.5	8.2

補助安定剤 0.3% メラミン

0.3% A	10.6	9.8
0.3% A + 0.01% J	9.0	7.5
0.3% A + 0.03% J	8.1	9.0
0.3% A + 0.05% J	8.1	8.3

補助安定剤 0.3% シアノグアニジン

0.3% A	10.5	16.4
0.3% A + 0.01% J	9.0	7.2
0.3% A + 0.03% J	10.2	7.3
0.3% A + 0.05% J	10.1	6.0

(42)

実施例Ⅲ：種々のフェノール系抗酸化剤を使用
して実施例Ⅰを繰り返す。

添加剤	濃度（重量％）	Y I 最 初	Y I 4 5 日 目
A	0.5	4.0	1 6.2
A/J	0.4 / 0.1	4.1	5.0
B	0.5	3.8	4.0
B/J	0.4 / 0.1	2.2	2.8
C	0.5	3.8	1 3.0
C/J	0.4 / 0.1	2.5	4.0
D	0.5	3.0	8.0
D/J	0.4 / 0.1	3.0	4.1
E	0.5	4.1	2 6.6
E/J	0.4 / 0.1	5.5	7.2
F	0.5	9.2	1 4.5
F/J	0.4 / 0.1	8.5	1 1.1
G	0.5	1 1.1	1 4.9
G/J	0.4 / 0.1	5.4	7.2
H	0.5	1 2.8	2 1.8
H/J	0.4 / 0.1	5.6	7.0
J	0.5	4.1	5.3

(43)

範囲に定義する本発明の範囲から離れることな
しに、種々の要素の改変を行ってもよい。

特許出願人 チバーガイギー アクチエンゲゼルシャフト

代 理 人 弁理士 萼 優 美（ほか2名）



(45)

実施例Ⅳ：生成した試料を110℃で5日間のオ
ーブン老化に供するほかは実施例Ⅲを繰り返す。

添加剤	濃度（重量％）	Y I - オープン老化
C	0.5	2 3.3
C/J	0.4 7 5 / 0.0 2 5	1 2.7
E	0.5	2 3.2
E/J	0.4 7 5 / 0.0 2 5	1 3.3
F	0.5	3 9.7
F/J	0.4 7 5 / 0.0 2 5	2 5.9
J	0.5	2 8.3

すなわち、本発明の抗酸化剤の組み合わせは
アセタールポリマーでの安定化の効果を著しく
改善することがわかる。この改善は特に安定化
の重要な指数すなわち褪色に対する耐性におい
て明瞭である。

要約すれば、本発明は酸化分解および熱分解
に対してアセタールポリマーを安定化する抗酸
化剤系を提供するものである。上記特許請求の

(44)